自旋反转喇曼激光器

洪 如

(中国科学院安徽光机所)

提 要

本文评述了自旋反转喇曼激光器的基本原理、发展情况及其应用。 在原理部分 着重物理图象和物理概念的建立, 而避免复杂的数学推导。较全面 地 介 绍 了 国 外 SFR 激光器的发展情况并分析了其特点及可能发展的方向。

一、引 言

自旋反转喇曼激光器(简称 SFR 激光器)在高分辨率光谱学及光化学等领域内已 经成为一种很有用的装置。同现在可能得到 的任何其它激光器相比, SFR 激光器在红外 区具有最宽的可调谐范围和最高的连续输出 功率。

作为一种新型的可调谐激光器,由于它 具有极窄的线宽^{[11}(1千赫)、较大的功率^{[21}以 及还可以做到精细调谐和高稳定度^[33]的特 点,一开始就引起了研究者的广泛重视和极 大兴趣,并且得到了很迅速的发展。

二、基本原理

自旋反转喇曼激光器是基于半导体中传 导电子的自旋反转受激喇曼散射的可调谐激 光器。

众所周知,印度物理学家喇曼(Raman) 曾发现光被一种物质散射后改变了频率,并 且这种频率的改变量 Δν 只与散射物质本身 的性质有关。这就是所谓的喇曼散射。

用量子图象描述喇曼散射。如图 1(a) 所示,在自发喇曼散射中,消失一个入射光量 子 hv,可使物质由量子态 |a> 跃迁到量子态



图 1 喇曼散射的量子图象 (a) 自发散射; (b) 受激散射

|b>,同时放出一个 hvs 的散射光子。在受激 喇曼散射中,如图 1(b)所示,上述过程的进 行变成 n 个 hvs 散射光子感应放出一个与原 来的 hvs 光子性质(方向、偏振、频率等)一样 的散射光子。

喇曼散射可以看作入射光被分子振动调 制而形成的。这时,极化率 χ 不再是常量而 是原子位置 y 的函数,即 $\chi = \chi(y)$ 。在平衡 位置 (y=0)附近,把 χ 用泰勒级数展开得:

收稿日期: 1979年3月27日。

. 58 .

$$\chi(y) = \chi_0 + \left(\frac{d\chi}{dy}\right)_0 y + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2\chi}{dy^2}\right)_0 y^2 + \cdots$$
(2.1)

在一级近似下,可以认为分子振动是频率为 v。的谐振动,即.

$$y = y_0 \cos 2\pi \nu_e t \qquad (2.2)$$

式中 yo 是振幅。

假若照射在分子上的光波为

 $E = E_0 \cos 2\pi \nu_p t,$

它在分子上产生出电偶极矩:

$$P = \chi E = \left[x_0 + \frac{1}{4} \left(\frac{d^2 \chi}{dy^2} \right)_0 y_0^2 \right] E_0 \cos 2\pi \nu_p t$$
$$+ \frac{1}{2} \left(\frac{d\chi}{dy} \right)_0 y_0 E_0 \cos 2\pi (\nu_p - \nu_e) t$$
$$+ \frac{1}{2} \left(\frac{d\chi}{dy} \right)_0 y_0 E_0 \cos 2\pi (\nu_p + \nu_e) t + \cdots$$
(2.3)

正是由于这个极化量 P 包含 有 频 率 为 $v_p \pm v_e$ 及 $v_p \pm 2v_e$ 等一系列分量, 所以在散射 光中除了保留有抽运频率 v_p 的光以外, 还可 能存在 $v_p - v_e$ 、 $v_p - 2v_e \cdots \pi v_p + v_e$ 等频率 的 光(如图 2 所示), 前者称为斯托克斯(Stokes) 线、二级斯托克斯线, ……后者称为反斯托克 斯线。



图 2 斯托克斯分量和反斯托克斯分量

当调制不是由分子振动能级而是由置于 磁场中的分裂的自旋能级所参与时,这种喇 曼散射就称为自旋反转喇曼散射。

把半导体置于磁场 *B* 中, 描述导带的简 单的抛物线能带合并成一维朗道支能带:

$$E = E_{0} + \hbar^{2} K_{z}^{2} / 2m^{*} + \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_{o}$$

$$\pm \frac{1}{2} g^{*} \mu_{B} B \qquad (2.4)$$

这里, Eo 表示导带底的能级,也就是禁 带宽度; m*为电子的有效质量

$$\left[m_z^* = h^2 \left(\frac{\partial^2 E}{\partial K_z^2}\right)^{-1}\right];$$

n 是朗道轨道量子数; $ω_o$ 为电子回旋频率($ω_o$ = eH/m^*c); g^* 为传导电子的有效 g 因子; $μ_B$ 为玻尔磁子(eh/2mc)。在这里, B 在 z 方向, 所以 K_z 为 K 在磁场方向的分量。

图 3 示出了半导体能带结构和它在磁场 中的朗道支能带。 $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 表示在磁场 B 中由于传导电子自旋的量子化而引起的能级 分裂。n=0, 1, 2表示不同的回旋能级。过 程 ① 表示 $\Delta n=0, |\Delta m_s|=1$ 为传导电子的 自旋反转跃迁。过程 ②、③、④ 分别称为复 合共振跃迁、自旋反转跃迁和回旋能级跃迁。



图 3 半导体能带结构和在磁场中的朗道支能带

对于自旋反转受激喇曼散射来说,重要的是过程①,因为这种受激散射过程往往发 生在 *dn*=0 的朗道支能级上。很容易看出这 个自旋反转能级的差为:

$$E_b - E_a = |g^*| \mu_B B \qquad (2.5)$$

根据上面的讨论,我们立即可写出 Stokes 和反 Stokes 分量:

Stokes: $\nu_s = \nu_p - \frac{E_b - E_a}{h}$

$$= \nu_p - |g^*| \frac{eB}{2mc} \qquad (2.6)$$

反 Stokes:
$$\nu_{as} = \nu_p + \frac{E_b - E_a}{h}$$

$$=\nu_p + |g^*| \frac{eB}{2mc} \qquad (2.7)$$

· 59 ·

由此可见, Stokes 输出或反 Stokes 输出 可以通过改变磁场 B 而得到连续调谱。

在半导体中电子占据 E 能级的几率为:

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{KT}} + 1}$$
(2.8)

f(E)称为费米分布函数,其中 K 是玻尔兹曼 常数。式中的能量 E_F 是一个参量,在统计 理论中称为费米能级。

图 4 示出了费米分布函数。可以看出, 费米能级是描述电子分布的一个重要参量。 绝大部分电子分布在低于费米能量的能级 中,而高于费米能量的能级,电子占据的几率 很小。



图 4 费米分布函数

在n=0的朗道支能级中(如图 5 所示), 当 $E_F < -g^* \mu_B B$ 时,所有的电子处于最低态,这时受激喇曼散射显然是有利的;当 $-g^* \mu_B B < E_F < h \omega_o$ 时,上面的能态也被部分 占领,这显然不利于受激喇曼散射的进行。描述这种情况的"量子条件"是:

$$E_F = (N\hbar^2 c)^2 / 2m (2eH)^2$$
$$\leq |g^*| \mu_B B \qquad (2.9)$$

式中, N 为载流子浓度, H 为磁场强度 (B=µH)。由上式可以看出, 当 N 为某一 确定值时, 磁场 B 必须大于某一定值, 才能 使上面的"量子条件"成立。这表明在自旋反 转受激喇曼散射中存在一个磁场阈值。该阈 值由上面的"量子条件"来确定。



图 5 n=0 朗道态的上自旋和下自旋导带能量
(a) 所有电子处于最低态, E_F < -g^{*}µ_BB;
(b) 上能态也被部分占据, -g^{*}µ_BB < E_F < hω_c

我们还可以得到一个重要结论:载流子 浓度越大,磁场阈值越高,载流子浓度越小, 磁场阈值便越低。

最后,我们来讨论一下 SFR 激光器的重要参数增益 g。

量子力学的详细计算指出,频率ω,的抽运光 E_p和频率ω_s的散射光 E_s,在非线性物质中可以产生极化:

$$P_{s}^{NL} = \chi^{(3)} |E_{p}|^{2} E_{s}$$
$$= -i \chi'' |E_{n}|^{2} E_{s} \qquad (2.10)$$

式中, $\chi^{(3)}$ 为三级非线性极化率。实际上, $\chi^{(3)}$ 几乎全是负虚数。 $\chi^{(3)} = -i\chi''$ 。式中 E_p 和 E_s 是抽运电场矢量和散射电场矢量。

在波动方程中,非线性极化的作用为一 个波源项:

$$\nabla \times \nabla \times E_s + \frac{\varepsilon_s}{c^2} \frac{d^2 E_3}{dt^2}$$
$$= -\frac{4\pi}{c} \frac{d^2 P_s^{NL}}{dt^2}$$
$$= \frac{4\pi}{c} \frac{d^2}{dt^2} (i\chi'' |E_p|^2 E_s) \qquad (2.11)$$

式中 ε_s 是 Stokes 介质张量。方程(2.11) 的一维解为:

$$E_s(\chi) = E_s(0) \exp\left[\left(\frac{2\pi\chi''\omega}{n_s c} |E_p|^2 - \frac{\alpha_s}{2}\right)\chi\right]$$
(2.12)

. 60 .

式中 as 是频率 ws 下的吸收系数, ns 是 此 频 率下的折射率。因此,对于长度为 L 和反射 系数为 R 的一个样品,在

 $R \exp(g - \alpha_s) L \ge 1$ (2.13)

时发生散射共线振荡。式中 g 是描述散射相 干辐射增长的喇曼增益,由下式给出:

$$g = 4\pi \chi'' \omega_s |E_p|^2 / n_s c$$
 (2.14)

常用自发散射截面 $d\sigma/d\Omega$ 来表示喇曼 增益。 $d\sigma/d\Omega$ 是在单位时间、单位体积、单位 立体角内由介质中的单位入射光通量从所有 散射元所辐射的 Stokes 能量来确定。 $d\sigma/d\Omega$ 的量纲为长度⁻¹立体弧度⁻¹。

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{2} \left(\frac{\omega}{c}\right)^4 \hbar \Gamma_s \left(\frac{n_s}{n_p}\right) \chi^R \quad (2.15)$$

式中 xⁿ 是散射频率为 ω_s 时的峰值极化率。 把(2.15)式代入(2.14)式,我们得到用散射 截面表示的峰值喇曼增益 g_p表达式为:

$$g_p = \frac{16\pi^2 c^2 I_p}{\hbar \omega_s^3 n_s^2 \Gamma_s} \frac{d\sigma}{d\Omega}$$
(2.16)

式中 $I_p = \frac{1}{8\pi} n_p c |2E_p|^2$ 为归一化入射泵浦 能量通量。 Γ_s 是半峰值自发喇曼散射线 宽。

对于自发散射中的强线(σ 大)、锐线(Γ 小),增益应该很强。放大过程中存在能量竞 争,所以增益大的散射会抑制增益小的那些 弱散射线,SFR 激光器出现了有别于自发散 射的抑制效应。 实际上,只在一两根自发散 射中最强、最锐的谱线处出现 SFR。 同理, 我们总是选取 σ 大而 Γ 小的半导体作 SFR 激光器工作物质。

正是由于 InSb 这种半导体同其它半导体材料相比有较大的σ和较小的 Γ ,从而具有较高的增益。比如按 (2.16)式计算的 CS₂ 喇曼增益 $g \sim 10^{-8}$ 厘米⁻¹/瓦·厘米⁻²,而 InSb 喇曼增益 $g \sim 10^{-5}$ 厘米⁻¹/瓦·厘米⁻²。加之 InSb 的其它一些优良特性,所以 InSb 自旋 反转喇曼激光器发展最早,应用最广,至今仍 是一种最重要的 SFR 激光器。

三、SFR 激光器的发展及其特性

1966 年 Wolff 首先从理论上预言^[4]:光 在固体中被运动的载流子散射。这种喇曼散 射的基本跃迁发生在导带或价带的磁能带 (朗道态)之间。同年,Yafet 作了推广^[53],包 括了由于自旋-轨道耦合所引起的 InSb 价态的混合自旋特性。1967 年,Slusher 等 人^[6] 首次对自发喇曼散射作了观察,在InSb 中观察到自旋反转跃迁。1970 年,Patel 等 人^[7] 在n型 InSb 中首次观察到脉冲的受激 SFR 散射。其后,Mooradian 等人^[8]利用 CO 激光器作泵浦得到了连续的受激 SFR 散射。

在国外,基础理论和基本物理过程的研究同实验工作紧密地结合在一起,而且这方面的理论研究成果推动了技术研究的发展。 SFR 激光器的问世就是一个很好的例子。在 SFR 激光器发展过程中,国外也特别注重基本物理过程的研究。对于诸如共振加强、增益、模式跳变、稳态饱和以及线宽等问题都作 了深入的探讨。

1. 脉冲运转

Patel 等人^[7]在 1970 年首次报导的 SFR 激光器的脉冲运转,是用一台调 Q CO₂ 激光 器作泵浦,在液氦冷却的 InSb 晶体 (n=1.6 ×10¹⁶ 厘米⁻³)中得到的。泵浦脉冲功率在 3~5千瓦之间,脉宽约 200 毫微秒。当磁场 从 48 千高斯变化到 100 千高斯时,喇曼激光 输出在 11.7 到 13 微米之间变动,而峰值功 率达 1 瓦。在这里调谐的上限是由于施加高 磁场引起喇曼增益下降,而下限则是由上节 所讨论的 InSb 的"量子条件"确定的。

Aggarwal 等人^[2]利用一台 TEA CO₂ 激 光器作泵浦在 InSb 中使 Stokes 辐射功率比 前提高了二个数量级,峰值功率达1千瓦以 上。泵浦脉冲功率在25~100千瓦之间。并 且认为输出不随泵浦功率的增加而继续增加 是由于散射过程中电子自旋态的饱和。

利用 TEA CO2 激光脉冲在 Te中进行

• 61 •

倍频可以得到高功率(~3千瓦)的5.3 微米 泵浦脉冲。从而在n-InSb中也得到了5.3 微米波段的脉冲运转^[9]。运用一个小的磁铁 (7千高斯)就能得到在~60厘米⁻¹上调谐的 SFR 激光器。

典型的脉冲 SFR 激光器实验装置如图 6 所示,在这里示出一种输出双光束的实验 光学装置,以测量气体的吸收系数。典型 的调谐曲线由图7给出。这里同时给出了 Stokes、二级 Stokes 和反 Stokes 的调谐曲 线。

同其它激光器相比脉冲 SFR 激光的主



图7 脉冲 SFR 激光器调谐曲线

	表1	可调谐激	化光器的调	間谐范围	和输出功	率
--	----	------	-------	------	------	---

	调谐范围	输出功率(瓦)	
可调谐激尤辞	(微米)	连续运转	脉冲运转
染料激光器	0.34~1.2	5×10^{-2}	107
光参量激光器	0.5~3.75	3×10^{-3}	105
半导体激光器	0.63~34	10-3	102
自旋反转喇曼激光器	3~17	DO ART.	103

要特点是在红外区具有较高的可调谐峰值功 率和宽的可调谐范围。这一点可以从表1清 楚地看到,

除上面提到的利用 Te 的倍频 获得 5 微 米波段的脉冲 SFR 激光外,已经利用 HF 激 光器泵浦 InAs 得到 3 微米波段的 SFR 激光 输出⁽¹⁰⁾;利用一台 TEA CO₂ 激光器泵浦的 NH₃ 激光器 12.8 微米输出泵浦 InSb 获得 了 13.9~16.8 微米的可调谐输出⁽¹¹¹⁾。还在 CdS⁽¹²⁾及 Hg_xCd_{1-x}Te⁽¹³⁾等半导体晶体中获 得了脉冲 SFR 激光输出。不断地开拓 SFR 激 光频率在红外区的可调谐范围,是脉冲 SFR 激光器的重要发展方向。

2. 连续运转

Mooradian 等人^[8]证明当泵浦频率紧靠 着 InSb 晶体的带隙时可获得引人注目的共 振加强。利用 5.3 微米连续 CO 激光器泵浦 液氦冷却的 InSb 晶体,首次观察到连续的 SFR 激光输出。当磁场从 17~50 千高斯变 化时,调谐范围达 100 厘米⁻¹。

利用一台单纵模、单横模 CO 激光器 1893.5 厘米⁻¹输出泵浦液氮冷却的 InSb^[14], 高稳定度的永久磁铁 (1500 高斯) 加上一个 磁场的梯度,移动磁铁来调谐,观察到了高 至 5 级 Stokes 线和反 Stokes 线。

图 8 是典型的连续 SFR 激光器示意图。 泵浦光的偏振通过一个蓝宝石 1/2 波板选取 定向。由焦距为 10 厘米的 BaF₂ 透镜聚焦 在 InSb 晶体上成直径 200 微米左右的光斑。 采取的是共线结构。Stokes 辐射具有良好确 定的偏振方向,它与泵浦光的偏振方向正交 ($E_s \perp E_p // B$)。所以可以通过一块滤光片或 一只偏振器把自旋反转输出从泵浦光中分离 出来。



对于 InSb 晶体使用 CO₂10.6 微米激光 泵浦时阈值为 200 瓦,而用 CO5.3 微米激 光泵浦时阈值只要 50 毫瓦,两者相差好几个 数量级。这是由于当泵浦光子能量 $\hbar\omega_{p}$ 接近 半导体的有效能隙 E'_{g} 时可以观察到散射截 面 $d\sigma/d\Omega$ 共振加强的现象。从增益系数 g 的 表达式 (2.16)可以看出正是 $d\sigma/d\Omega$ 的增强 而使泵浦阈值下降。这种散射截面的增强现 象可由增强因子来描述:

增强因子~
$$\frac{E'_g{}^2}{E'_g{}^2 - (\hbar\omega_p)^2}$$
 (3.1)

同时,在 ħω_p 接近有效能隙时散射截面的增强因子使(2.9)式"量子条件"所限定的磁场 阈值也大为降低。例如,对于 InSb 晶体用 10.6 微米 CO₂ 激光泵浦,磁场阈值为 20 千 高斯左右,而用 5.3 微米 CO 激光泵浦时,磁 场阈值可以低至 400 高斯^[19]。

图 9 示出连续 SFR 激光器的精 细调 谐特性。实际上 SFR 激光频率的调谐 并 不是连续的。这就是 SFR 激光器所特有的 模式跳变。模式间隔由下式确定:



式中, c 为光速, n 为折射率, L 为腔长, ν 为 激光频率, Γ_s 为增益线宽, Γ_o 为法布里-珀 罗谐振腔线宽。

引起这种模式跳变的原因是: SFR 激光



器具有窄的增益线宽,而 InSb 腔法布里-珀 罗模之间隔较大。如图 10 所示,在 SFR 激 光调谐过程中,由于喇曼增益和 InSb 腔模 之间的模式牵引,使输出模的调谐速率 *dv/dH* 与增益中心频率的调谐速率 *dvs/dH* 不相等。这样 SFR 激光频率的调谐 在相邻 腔模的中间发生间断。

Brueck 等人^{[33} 对连续 SFR 激光器频率 稳定性和精细调谐特性进行了完整的研究。 他们制作了一个复合的混频锁相闭合回路系 统。该系统能够精细调谐,减小模式跳变,并 使绝对频率的稳定性 ≤30 千赫。运用外腔 运转方式可以改善模式跳变及线性调谐特 性。

连续 SFR 激光器的另一个特性 是 具 有 极窄的输出线宽。 Patel^[11] 用外差法得到 的 典型线宽是1千赫。

对于连续 SFR 激光器来说得到光谱带 宽很窄的以及高的调谐速率,小的模式跳变 的输出是一个重要发展方向。

四、SFR 激光器的应用

激光器的价值由它的应用价值来衡量, 激光器的发展也受应用的促动。我们可以看 到,SFR激光器的某些指标(比如,输出功 率、精细调谐、频率稳定、窄线宽等)的不断改 进,正是符合了不断发展的应用方面的需要。

在国外, SFR 激光器已经处于 实用 阶段。在激光光谱学、非线性光学、光化学等众 多的领域里找到了可喜的应用。 由于在高分辨率的情况下,SFR 激光器 能够得到大功率,使其能在高分辨率光谱学 方面找到应用。Patel 等人^[15]用连续 SFR 激 光器做了水蒸气非线性吸收 饱 和光谱 学实 验,以确定多普勒限制下的线宽。

图 10(b)表示用 SFR 激光器 做 饱 和光 谱的实验装置,(a)表示水蒸气吸收 信号 的 兰姆凹陷。实验观察到的兰姆 凹 陷线 宽为 200 千赫,而多普勒线宽为 165 兆赫。显然, 用普通光谱学方法是无法做到的。



(a) 水蒸气吸收信号的兰姆凹陷

(b) 用 SFR 激光做饱和光谱的实验装置

脉冲 SFR 激光器的短脉冲能力(通常为 200 毫微秒)和高功率使其适合于研究大多 数分子反应动力学及瞬态微观动力 学过程。 利用瞬变态 SFR 效应可把脉宽压窄于 10⁻⁹ 秒,可以用来做更快的时间分辨光谱。

脉冲 SFR 激光器能够得到峰值很高的 输出功率,因此它成了非线性光学应用的一 个候选器件。首次观察到的"和频"输出^[16] 是用一个 10.6 微米 TEA CO₂ 激光器泵浦的 SFR 激光器得到高强度 Stokes 输出 (~1 千 瓦),它同第二个 10.6 微米 TEA 激光器 在 Te 晶体(取向成相位匹配)中进行混频。

图 12 示出了 Brignal 等人^[17] 用 InSb "差频"产生可调谐远红外激光的实验装置。 在第一块 InSb 晶体中产生的 Stokes 输出和 泵浦激光束在第二块 InSb 晶体 (该晶体也 置于同样的外磁场中)中进行"差频"混频,而



图 12 产生远红外激光的实验装置示意图 得到峰值功率高达 10 微 瓦 的 可 调 谐 (85~ 105 厘米⁻¹)远红外输出。

利用 SFR 激光器的窄线宽和精细调谐特性,可以进行大气污染的探测,能探测未知 空气样品中浓度为百万分之 0.01 的 NO^[18]。 这种方法同传统的化学方法相比较具有简 单、迅速、探测灵敏度高等优点。

五、结束语

近年来,国外在 SFR 激光器实验和理论 研究方面做了大量的工作,SFR 激光器有了 迅速的发展。脉冲峰值功率已从1 瓦量级提 高到千瓦量级,连续输出功率也有提高。调 谐范围从开始的 11.7~13.0 微米^[7]及5.3~ 6.5 微米^[8]已经展宽到 9~16 微米^[3]并且利 用变换泵浦源和晶体已经在 13.9~16.8 微 米^[11]、3 微米^[10] 波段得到了可调谐输出。预 计在不远的将来,可调谐 SFR 激光输出非常 可能占领整个近红外光谱区。

参考文献

- [1] C. K. N. Patel; Phys. Rev. Lett., 28, 649~652 (1972).
- [2] R. L. Aggavwal et al.; Appl. Phys. Lett., 18, 383 (1971).
- [3] S. R. T. Bryeck et al.; IEEE J. Quant. Electr., QE-10, 634(1974).
- [4] P. A. Wolff; Phys. Rev. Lett., 16, 225(1966).
- [5] Y. Yafet; Phys. Rev., 152, 858(1966).
- [6] R. E. Slusher et al.; Phys. Rev. Lett., 18, 77 (1967).
- [7] C. K. N. Patel et al.; Phys. Rev. Lett., 24, 451 (1970).
- [8] A. Mooradian et al.; Appl. Phys. Lett., 17, 481 (下转第 35 页)

参考文献

- D. F. Schafer; «Dye Laser» (1973).
 P W. Smith; Opt. Acta, 1976, 23, No. 11, 901.
- [3] P. W. Smith, P. F. Liao; Opt. Commun., 1976, 17, No. 3, 219.
- [4] H. N. Hermann, I. V. Hertel, G, Marowsky; Appl. Phys., 1978, 15, 185.
- [5] G. Marowsky, R. Cordray; Appl. Phys. Lett., 1978, 32, 561.

POPOP dye vapor pumped by a molecular nitrogen laser

Fu Kejian Song Yun

(Institute of Physics, Academia Sinica)

Abstract

Investigations on POPOP dye vapor pumped by a molecular nitrogen laser are briefly described and a preliminary study on electric excitation of the dye vapor is also introduced.

(上接第64页)

[9] R. A. Wood et al.; Opt. Commun., 8, 248(1973).

(1970).

[10] R. S. Eng et al.; Appl. Phys. Lett., 25, 453 (1974).

[11] C. K. N. Patel; Appl. Phys. Lett., 28, 603(1976).

- [12] J. F. Scott et al.; Phys. Rev. Lett., 29, 107 (1972),
- [13] J. P. Sattler et al.; Appl. Phys. Lett., 25, 491

(1974).

- [14] M. A. Guerra et al.; IEEE J. Quant. Electr., QE-9, 1157 (1973).
- [15] C. K. N. Patel; Appl. Phys. Lett., 25, 112(1974).
- [16] C. R. Pidgen; Appl. PhysLett., 19, 333(1973).
- [17] N. Brignall et al.; Opt. Commun. 12, 17(1974).
- [18] L. B. Kreuzer et al.; Science NY, 173, 45(1971).
- [19] C. K. N. Patel; Appl. Phys. Lett., 18, 274(191).7

Spin-flip Raman laser

Cao Hongru

(Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract

Fundamental principlies, application and recent development of the spin-flip Raman laser are presented in detail. Stress is laid on the establishment of the physical concept and image rather than the complicated numerical derivations. A comprehensive introduction on the development of the spinflip Raman lasers abroad is given, and the features and possible trends for the development are analyzed.